# ◎ 公開特許公報(A) 平2-96921

⑤Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)4月9日

G 11 B 5/66 5/704 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 磁気記録媒体

②特 顧 昭63-249286

**匈出** 願 昭63(1988)10月3日

⑩発 明 者 山 口 希世 登 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発明者 大久保 恵司 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

@発 明 者 山 崎 恒 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

個代 理 人 弁理士 山口 殿

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

月 紹 48

1. 発明の名称 磁気記録媒体

#### 2. 特許請求の範囲

1) ブラスチックまたはブラスチックとセラミックの複合材料からなる基板上に非磁性金属膜とセラミックス膜とを交互に積み重ねたパッファ脳,非磁性金属下地層,磁性層および保護調滑層をこの順に形成してなることを特徴とする磁気記録媒体。

### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気記録装置に用いられる磁気ディスクなどの延気記録媒体に関する。

## 〔従来の技術〕

明3図は従来用いられている低気記録媒体の模式的な要部構成断面図を示したものである。第3図の研気配録媒体は A.e-Mg 合金落板 1 の上に非歴性金属落体層 2 左にさらに非歴性金属下地暦 3 を介して例えば Co-Ni-Cr 合金薄膜の磁性瘤 4 を被優し、母性

層4 止に保護機構 B 5 を設けてあり、 基板 1 に非 磁性金属基体 B 2 から保護機構 B 5 までをとの符 母服に概み重ねたように 存成したものである。

して形成したものの代象的な母気特性として保田 カ Hc は 900 Oe である。

以上のような啞気記録媒体は結特性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低速に対する 製浆が高められている。

(発明が解決しようとする課題)

配数媒体の軽量化とコスト低級に対して考慮すべき点は 基板材料の選択である。 すなわち、A&-Mg 合金を基板に用いているために、この上に使いNI-P層を設けねはならず、素板面とNi-P層の袋面研磨加工に多大の時間を要し、このことがコストに大きな比率を占めている。したがって、この加工工数を短縮するためには、所定の面根がので、大幅な工数循路は不可能であってストの低級には限界があり、 A&-Mg 合金を用いる限り多くを期待することができない。

一方基板材料の選択に関しては配録媒体の経量 化も含めて、プラスチックもしくはプラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有限である。

金崎膜のクラック発生を防止することができる構造を打する歴気記録媒体を提供することにある。 〔繰りを解決するための手段〕

本発明の研究記録媒体はブラスチックなどの非 磁性器板上に、非磁性金属膜とセラミックス膜と を交互に積み重ねたパッファ層、非磁性金属下地 層、磁性層および保護調滑層をこの値にスパッタ 形成したものである。

〔作用〕

點必服係数の大きいブラスチック基板(約24×10<sup>-6</sup>/℃)とこれよりかなり無能場係数の小さに際下地層(Cr:約8.4×10<sup>-6</sup>/℃)との間に成時の無機に(外盤と降盤)によって生ずる内部に力を吸収または緩和させるために、パッファ層は単一材料で形成すると例えば少なくとも 1000 Å 程度の厚されるとしたのではそのゆるとき、単一が伝を用いてただ一般としたのではその中を印かに

てれらの材料は A8-M8 合金より 低く、金型を用いて成形することができるので、金型の袋面を高特度に加工しておくことにより、成形をの袋面研磨を行なうことなく十分に良好な削組さや平行度が得られるという利点があるからである。

しかしながら、悪板としてブラスチックまたはその複合材を用いるときは、別な問題が超きる。それは、ブラスチックと金属の無路張係数に大きな艶があるためブラスチック無板上に放膜した金属膜にクラックが発生しやすい点である。このクラックは、その大きさおよび数盤により、媒体の耐食性低下や母気配録信号のエラー増加をひきおこす原因となる。したがって、AB-MB 合金に代りブラスチックなどを基板に用いたときも記録媒体の信頼性を掛なわないようにする必要がある。

本発明は上述の点に始みてなされたものであり、 その目的は低気配録媒体をより戦量とし、コスト を低放するためにプラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかもスパッ タ方式により形成され、良好な磁気特性を有し、

揺するだけで応力を吸収または殴和する役割を果 たすことができない。

そこで本発明のように、バッファ層を形態の異 なる膜を多脳に積み取ねたものとして形成し、応 力伝播を遅らせ、それぞれの膜の界面において応 力級和を分担させることにより、全体の応力緩和 に寄与させることが可能となる。しかもこれらの 膜は磁気記録媒体の製造工場上、成膜が容易であ ることに加えて、成原時の条件設定によって形態 の異なる膜を交互に横層できるものでなければな らない。このようなことから、パッファ間として、 非磁性金属膜とセラミックス膜との組み合わせは 好適であり、これらを交互に槙盾すると、パッフ ァ魔全体として所定の厚さの中に形態の異なる膜 が一つ置きに役み進ねられたものとなり、このパ . ッファ僧がブラスチック基板と金輿下地脈との熱 膨張係数の大きな差によって生する内部応力を破 和し、金餌下地層のクラック発生を防止するよう に作用する。

(與施例)

以下本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた母気配録媒体の 模式的な製部構成断面図を示したものであり、第 3図と共通部分を同一符号で表わしてある。第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、第1 図が第3図と異なる点は基础1aにプラスチック を用い、基板1aと非磁性金額下地層3との間に、 非磁性金属基体層2ではなく、ベッファ層<u>6</u>が介 在するように構成したことにある。

さらにパッファ No 5 上に似次形成する非磁性金 関下地局 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - Ni - Cr 合金お よび保護調滑層 5 のカーボンの成蹊をいずれも DC スパッタ法により次の条件により行なう。

蓝板温度:80℃以下

駅 料: Crターゲット, Co-Ni-Cr合金ターゲット, Cターゲット, Arガス

成與圧力: 10 mTorr

 ンの保護機構層 5 を 500 Å 同一反応槽内で連続的にスパッタ形成することにより第 1 図の磁気配象 供体を構成したものである。

このとき非因性金属級 6 a と セ ラミックス級 6 b を 形成するための ターゲットを変えて D C スパッタする回数、すなわちこれらの級 が交互に 摂み 重ねられる 股 僧 数 については、その 効果を 強かめる ために、 各 スパック 条 件で 10 回の 繰り返しによる 10 層までの 機 脳 を 有する 植 々 の パッファ 胎 6 を

第2図(a),(b)ともに、本強明によるバッファ危 6を形成するのにブラスチック施収を用いたもの (○),同じくブラスチック複合材の選板を用い たもの(○),比較のためのブラスチック癌板を用 いた非磁性金減膜 6 a 単独のもの(△) およびセラ ミックス膜 6 b 単独のもの(×)を併記してある。

第2図回, 10の両図を参照すればわかるように、パッファ層 6 が単一材料の一層のみでは 00 6 a 。 腹 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地間 3 に 100 個以上の クラックが 発生し、それが 10 以となって ABr・ δ値は5 %以上に達する。このことは単一材料の場合この実施例の範囲で膜厚を変化させても同じである。 ΔBr・δ値が5 %以上になると母気記録 鉄体の記録・再生の繰り返しによるエラーが増加するので、バッファ暦 6 としては単一材料のみで 形成するのが適当でないことは明らかである。

ぞれの界面で吸収または設和するように働き、その結果金属下地層 3 の Cr に クラックが発生するのを防止することができる。

また本発明の無数配録媒体を無気配録段機に組み込んでじるS 試験を行なった結果、2万回のコンタクト・スタート・ストップに対しても、この媒体表面にはなんら協の発生は見られず、再生出力もほとんど低下することなく、十分な耐久性をもっていることを確認することができた。

そのほか本発明の無気配鉄媒体は基根にブラスチックまたはその複合材料を用いているために、 従来の A&-Mg 合金 基 仮より約60 % 軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、基板上に 堆積させる各層は本発明に係るパッファ 闇も 含め て同一反応権内で順次スパッタさせればよいとい う利点もある。

## (発明の効果)

無気配鉄媒体は軽量にするとともに、コストの低級が望まれており、加工工数の多い従来の A& 合金器板に代って、後加工なしで高い表面精度の たとえ来軟性をもつまた。 文子 でして用いるときは、その順厚は 1000 Å以上を必要とすると考えられるが、本発明では非研性金銭膜 6 a ともうそうれるが、本発明では非研性金銭膜 6 a ともうそりんだかが、本発明では非研性金銭膜 6 a ともできないずれものに、原 6 a と 版 6 b の 厚さがいずれものに、 原 6 a と 版 6 b の 厚さがいずれものになる。 なる。 から、10 層重ねたとしてなる。 なる。 なんであるから、10 層重ねたとしてなる。 なる。 などの 原原は 500 Åで足りることになる。 などでまる ことになる。 などを 域により、 A&, Si, Ti, V, W などを 域により、 A&, Si, Ti, V, W などを 成になったいでき、 もうミックス膜 6 b も 同様に SiC の はかに SiO, SiOz, S!, N4, TiC, TaC, B, C, WC, BN などの 成膜が 可能であり、 これらの 膜を 道当に 組み合わせ 用いても 前 述と 同様の 効果が得られる。

得られるプラスチックまたはその敬合材料を用い ることができるが、これらブラスチック糸材料の 悲板は、その上に形成される金属下地層(Cr)と 悪膨張係数が大きく異なるため、 成膜後の金具下 地層にクラックを発生し、このことが原因となっ て媒体の射失性能が発しく低下する。これに対し て本発明の無気配象媒体は実施例で述べたように、 プラスチック系密板と金属膜との間に非過性金属 既とセラミックス 膜とを交互に 積み 取ねたパッフ ァ順を介在させるようにしたため、 基板と金属膜 の無膨張係数の差により生ずる内部応力を、機層 されたそれぞれの腹の界面で吸収または袋和する ように分担するととが可能となり、これが単一材 科のパッファ層では不可能であった 500 Â以下の 膜厚のパッファ眉で応力緩和を実現させ、その結 果金具下地脂にクラックが発生するのを防ぐこと ができる。

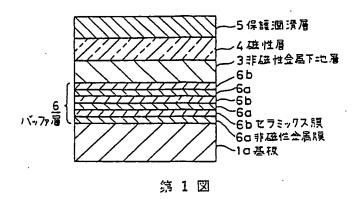
以上のことから、本発明の母気配録媒体はアル ミニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠 点を排除し、 佐来の A.B 合金基板を用いた媒体と 问機の射食性能および信頼性を維持するものである。

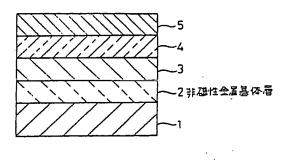
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の磁気記録媒体の要別構成を示す模式断面図、第2図はは本発明の磁気記録媒体のパッファ層内の機像数と非磁性金典下地層に生するクラック数との関係線図、第2図的は同じくパッファ層内の機解数とABr。かとの関係線図、第3図は従来の磁気記录媒体の要部構成を示す模式断面図である。

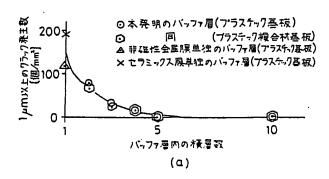
代证人并理士 山 口 五

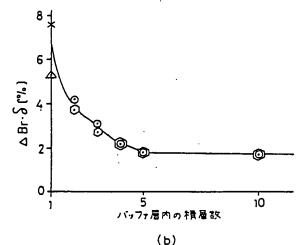






第 3 図





第2図